

2012年11月21日

東芝三菱電機産業システム株式会社

〒108-0073 東京都港区三田 3-13-16 三田 43MTビル
Tel: 03-5541-9140 Fax: 03-5541-9125
www.tmeic.co.jp

SEMICON Japan 2012出展のお知らせ

東芝三菱電機産業システム株式会社は幕張メッセで開催されます「SEMICON Japan 2012」に出展いたします。同展示会は半導体製造に関連する専門展であり、出展企業数 1,000 社以上、来場者数は約 65,000 人以上が見込まれております。

「オゾン発生技術」、「窒素ラジカル発生器」、「電極接合装置」、「Mist-CVD」等、最先端の半導体はもとより太陽電池等の幅広い製造プロセスにお応えするTMEICの独自技術をご紹介します。

会場にお越しの際には、ぜひ弊社展示ブースにもご来臨賜りますようお願い申し上げます。

1. <u>展示会名</u>	SEMICON Japan 2012 (HP) http://www.semiconjapan.org/ja/
2. <u>場 所</u>	幕張メッセ(2~8 ホール、国際会議場)
3. <u>開催日時</u>	2012年12月5日(水)~7日(金)の3日間 ◇ 12月5日(水) 10:00~17:00 ◇ 12月6日(木) 10:00~17:00 ◇ 12月7日(金) 10:00~17:00
4. <u>入場費用</u>	展示会は全来場者登録入場制です(無料)。 ※セミナー等にご出席には別途登録・費用がかかる場合があります。
5. <u>弊社ブース</u>	ホール 3 ブース番号901
6. <u>弊社展示製品</u>	(1) 窒素添加レス超高濃度オゾンガス発生装置 (2) 高濃度オゾンマイクロバブル水製造装置 (3) 窒素ラジカル発生器 (4) 電極接合装置 (5) Mist-CVD (6) 加湿装置 (7) 工場トータルエンジニアリング (8) 高圧瞬低補償装置 MPC 方式

以上